4P031

ビフェニル架橋型 bisPIC 誘導体の

段階的二光子誘起フォトクロミック特性

(青山学院大学*, CREST**) 〇米川いずみ*, 武藤克也*, 小林洋一*, 阿部二朗*,**

Stepwise Two-Photon Induced Photochromic Property of the Biphenyl-Bridged Bis(Phenoxyl-Imidazolyl Radical Complex) (Aoyama Gakuin Univ.*, CREST**) OIzumi Yonekawa*, Katsuya Mutoh*,

Yoichi Kobayashi*, Jiro Abe*,**

【序論】フェノキシル-イミダゾリルラジカル複合体(PIC)は、紫外光照射によりフェノ キシル部位とイミダゾリル部位間の C-N 結合が解離することでビラジカル種を生成して 着色し、熱的にビラジカル種が再結合して速やかに無色に戻る高速フォトクロミズムを示 す[1]。PIC は合成が簡便で分子設計が容易であり、フェニル基に様々な置換基を導入する ことにより、熱消色反応速度を数十ナノ秒から数秒の時間領域まで変化させることができ るため、様々な用途における新規光スイッチ材料として注目されている。近年の研究から、 PIC ユニットを分子内に2つ有する誘導体 bisPIC (Scheme 1) が、励起光強度に依存して ビラジカル種からさらに別の過渡種を生成する段階的2光子反応を含んだフォトクロミズ ムを示すことが明らかになった。段階的2光子反応により生成する過渡種のスペクトルや 減衰過程は、一光子過程で生成するビラジカル種のスペクトルの重ね合わせとは全く異な り、2 つの C-N 結合の解離によりパラ位のイミダゾリルラジカル同士で閉殻構造をとった キノイド種が生成していると考えられる。二つの発色団を一つの分子に組み込んだ分子系 はこれまでに多数報告されている一方、このように段階的二光子過程により全く別の物性 を発現できる系は例が少なく、学術的に興味深い。それだけでなく、これらの系をさらに 発展させることは、励起光強度特性を生かした新しいフォトクロミック材料への応用とし ても重要である。本研究では PIC 部位をビフェニルで架橋した誘導体1および2(Fig.1) を合成し、ビフェニル部位の二面角が段階的フォトクロミック特性へ与える影響について 検討した。

Scheme 1 Photochromism of bisPIC1 and bisPIC2.



【結果・考察】 化合物1および2のベンゼン溶 液をそれぞれ調製し、紫外可視吸収スペクトル を測定した。**BisPIC**は 400 nm に吸収帯を有す る一方、1 と 2 は波長 320 nm に極大吸収を有す る PIC と類似した吸収スペクトル形状を示した。 また、1 と 2 のモル吸光係数は PIC の 2 倍程度 であることから、1 および2の2つの PIC 部位 は共役しておらず、独立して存在していること が示唆された。355 nm のナノ秒パルスレーザー で励起したときの1と2の過渡吸収スペクトル は、共に PIC と類似した過渡吸収スペクトル与 えたことから、光照射によってビラジカル種が 生成していることがわかった。化合物1、2のビ ラジカル種の半減期は 500 ns および 57 ns と算 出され、PIC のビラジカル種と比較して低速化 した。一方、励起光強度を上昇してもキノイド 種の生成は明確に確認されず、1と2のテトラ ラジカル種においても2つのPICユニット間に



Fig. 1 Molecular structures of 1 and 2.



Fig. 2 UV-vis absorption spectra in benzene at 298 K.

は相互作用がほとんどなく、ビラジカル種がそれぞれ独立して存在していると考えられる。 この要因として、ビフェニル基のねじれやラジカル間の距離の増大により、相互作用が弱 まったと考えられる。



Fig. 3 Transient absorption spectra of **1** in benzene at 293 K. Time interval: 200 ns, $\lambda_{ex.} = 355$ nm (6 mJ).

Fig. 4 Transient absorption spectra of **2** in benzene at 293 K. Time interval: 20 ns, $\lambda_{ex.} = 355$ nm (5 mJ).

【参考文献】

[1] Yamashita, H; Ikezawa, T.; Kobayashi, Y.; Abe, J. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4952.